

第1回スピンドバイステクノロジーセンター(SDTC)国際会議

概要

第1回スピンドバイステクノロジーセンター(SDTC)国際会議は、新たな産業応用と磁気技術の架け橋になる機会を提供する。一般的な話題とともに、現在注目されている左手系材料を含む高周波磁性材料・現象・応用まで広範に渡り議論展開する。デバイスと技術の新たな展開を探究(“スピン”アウト)するために是非ご参加下さい。

トピックス

高周波磁気デバイス・材料, 共鳴現象, 左手系材料, 超高密度磁気記録, 電磁波遮蔽, 他

期日

2009年5月9日(土) (2009 応用磁気国際会議の翌日)

会場

サクラメント会議場

1400 J Street, Sacramento, CA 95814

参加費

無料

招待者

増子 潤 (富士通株式会社)

池田賢司 (太陽誘電株式会社)

議長(幹事)

曾根原誠

信州大学工学部電気電子工学科

〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1

電話 026-269-5198, FAX 026-269-5215

E-mail: makoto@shinshu-u.ac.jp, <http://sdtc.shinshu-u.ac.jp>

委員

佐藤敏郎 (信州大学, 委員長)

劉 小晰 (信州大学)

中山英俊 (長野工業高等専門学校)